

اکسید گرافن کربوکسیله به عنوان لایه تزریق‌کننده حفره مؤثر در دیود نورگسیل پلیمری

مریم مساح بیدگلی^{۱*}، محسن محسن‌نیا^۲، نگین معنوی‌زاده^۳

^۱ دکتری شیمی فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

m.massah.85@gmail.com

^۲ استاد دانشکده شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

m.mohsennia@kashanu.ac.ir

^۳ استادیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

manavizadeh@kntu.ac.ir

چکیده: در این مقاله، دیود نورگسیل پلیمری (PLED) با پیکربندی glass/ITO/GO-COOH/MEH-PPV/Al ساخته شد. ابتدا لایه نازک ایندیوم قلع اکسید (ITO) بر روی زیرلایهای شیشه‌ای، به روش کندوپاش فرکانس رادیویی (RF) لایه‌نشانی و سپس تأثیر اکسید گرافن کربوکسیله (GO-COOH) سنتزی به عنوان لایه تزریق‌کننده حفره (HIL) بر روی عملکرد PLED ساخته شده با پلی (۲-متوكسی-۵-اتیل هگزیلوکسی)-۱،۴-فنیلن وینیلن (MEH-PPV) بررسی شد. همچنین خواص الکتریکی و نوری الکترود شفاف ITO اندازه‌گیری شد. در نهایت، عملکرد دیود ساخته شده بررسی گردید و با PLED ساخته شده با پلی (۳،۴-اتیلن دی‌اکسی‌تیوفن): پلی (استایرن سولفونات) (PEDOT:PSS) به عنوان HIL مورد مقایسه قرار گرفت. به منظور تخمین ارتفاع سد پتانسیل تزریق حفره (ϕ) PLEDs ساخته شده، از مدل توپلزنی فاولر-نوردهایم (FN) استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که GO-COOH تزریق حفره در داخل ساختار PLED را بهبود داده و سبب کاهش ولتاژ روشن شدن قطعه می‌شود. بنابراین، GO-COOH می‌تواند به عنوان یک HIL مناسب در PLEDs و همچنین سایر افزارهای میکرو و نانوالکترونیکی استفاده شود.

واژه‌های کلیدی: ایندیوم قلع اکسید، اکسید گرافن کربوکسیله، پلی (۲-متوكسی-۵-اتیل هگزیلوکسی)-۱،۴-فنیلن وینیلن، پلی (۳،۴-اتیلن دی‌اکسی‌تیوفن: پلی (استایرن سولفونات)، دیود نورگسیل پلیمری.

* نویسنده مسئول

۱. مقدمه

طول عمر آن را افزایش می‌دهد. با وجود مزایای PEDOT:PSS، این پلیمر به دلیل یون PSS، طبیعت اسیدی دارد که با مهاجرت ایندیوم به داخل آن باعث زدایش ITO می‌شود. بنابراین، بهبود خواص PEDOT:PSS یا جایگزینی پلیمر دیگری مورد توجه است [۵]. به تازگی نشان داده است که اکسید گرافن (GO) می‌تواند به عنوان HIL در ساختار LEDs مورد استفاده قرار گیرد. GO یک گرافن عامل دارشده با گروه‌های هیدروکسی و اپوکسی متصل شده روی صفحات و همچنین گروه‌های کربوکسی قرار گرفته در لبه‌هاست [۷]. GO به دلیل گروه‌های شامل اکسیژن، پراکندگی خوبی در آب و حلال‌های آبی قطبی نشان می‌دهد [۸]. با قرار دادن GO در یک محیط بازی و در حضور کلروواسیک اسید، GO-COOH به دست می‌آید که نسبت به GO، پراکندگی بهتری نشان می‌دهد [۹].

در این مقاله، ابتدا لایه نازک ITO بر روی زیرلایه‌های شیشه‌ای به روش کندوپاش^۶ RF لایه‌نشانی شده و به عنوان آند در ساخت PLEDs به کار گرفته می‌شوند. سپس به منظور بررسی اثر GO-COOH glass/ITO/GO-COOH/MEH-PPV ساخته شده با پیکربندی HIL، قطعه‌ای با پیکربندی- PPV/Al بررسی قرار گرفته و با قطعه متداول ساخته شده با پیکربندی glass/ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/Al مقایسه می‌شود.

۲. بخش تجربی

ابتدا لایه‌های ITO به روش کندوپاش RF با استفاده از ماده هدف سرامیکی که شامل ۹۰ درصد وزنی اکسید ایندیوم و ۱۰ درصد وزنی اکسید قلع است، بر روی زیرلایه‌های شیشه‌ای با خصامت ۱۵۰ میکرومتر لایه‌نشانی می‌شوند. قبل از لایه‌نشانی، زیرلایه‌ها با محلول RCA (آب مقطر، هیدروژن پراکسید و آمونیاک به نسبت ۱ و ۱) شست و شو شده و پس از خشک کردن با گاز نیتروژن، داخل سیستم کندوپاش قرار می‌گیرند. پس از رسیدن فشار سیستم به مقدار Torr 10^{-6} ، لایه‌نشانی در توان ثابت ۳۰۰ وات و فشار ۲۰ mTorr انجام می‌شود. سپس به منظور بهبود خواص الکتریکی، زیرلایه‌ها به مدت ۲ ساعت در کوره تحت خلا و در دمای 375°C قرار می‌گیرند. زیرلایه‌های ITO لایه‌نشانی شده بر روی شیشه به عنوان آند در ساخت PLEDs به کار گرفته می‌شوند. ساختار glass/ITO/HIL/MEH-PPV/Al به صورت PLEDs است. برای ساخت قطعات، ابتدا لایه‌های نازک ITO به ترتیب با استفاده از حلال‌های آب مقطر، استون، متانول و ایزوپروپانول شست و شو داده می‌شود. برای ساختار مرجع، PEDOT:PSS را با نسبت ۱ به ۳ با آب

در سال‌های اخیر، تحقیقات بر روی تکنولوژی‌های ذخیره انرژی در سراسر جهان اهمیت فراوانی پیدا کرده است. صنعت روشنایی یکی از صنایعی است که به دلیل مصرف زیاد انرژی الکتریکی در آن، استفاده از این تکنولوژی‌ها به منظور کاهش مصرف و ذخیره انرژی کاملاً توجیه‌پذیر است. در منابع روشنایی متداول مانند لامپ‌های فیلامان، مقدار کمی از انرژی به شکل نور استفاده شده و بخش زیادی از آن به صورت گرما به هدر می‌رود. منابع دیگر مانند لامپ‌های تخلیه الکتریکی پرشده با گاز، با وجود کارایی بیشتر، به دلیل ایجاد آلودگی چندان متداول نیستند. بنابراین، یکی از راههای مؤثر برای غلبه بر این مشکلات، استفاده از انرژی‌های کارآمد، منابع روشنایی پاک و چشم‌های نوری حالت جامد است [۱].

چشم‌های نوری حالت جامد مانند دیودهای نورگسیل^۱ (LEDs) و دیودهای نورگسیل آبی^۲ (OLEDs)، یکی از منابع روشنایی دوستدار محیط‌زیست با پتانسیل بالا هستند. یکی از انواع LEDs، OLEDs است که لایه نورگسیل آن از مواد پلیمری ساخته شده است. امروزه، PLEDs به دلیل مصرف انرژی کمتر، سادگی فرایند ساخت، حجم اندک، وزن پایین و زاویه دید گسترده، بسیار مورد توجه محققان و صنایع الکترونیکی قرار گرفته‌اند [۲].

در ساختارهای متداول PLEDs، لایه‌ای از پلیمر نورگسیل مانند MEH-PPV بین زیرلایه‌های شفاف پوشیده شده با ITO به عنوان آند و فلز با تابع کار پایین (مانند کلسیم، منزیم و الومینیوم) به عنوان کاتد قرار می‌گیرد. در این ساختارها، نفوذ اکسیژن به داخل قطعه، به اکسیداسیون لایه نورگسیل و تخربی دیود و درنهایت، کاهش طول عمر آن منجر می‌شود [۳ و ۴]. یک راه حل مناسب برای غلبه بر این مشکل، استفاده از پلیمرهای رسانا مانند پلی‌آلینین، پلی‌پیروول و^۴ PEDOT:PSS به عنوان HIL است که بین لایه نورگسیل و ITO قرار می‌گیرد [۵]. در میان پلیمرهای رسانا، PEDOT:PSS به دلیل خواص مطلوبی مانند شفافیت زیاد در ناحیه مرئی، تابع کار بالا (معمولًا بین $4/8-5/2\text{ eV}$) و پایداری در شرایط محیطی، در PLEDs کاربرد گسترده‌ای دارد [۶]. علاوه بر این، PEDOT:PSS به عنوان یک لایه بافر به منظور جلوگیری از نفوذ اکسیژن از آند به داخل قطعه عمل می‌کند. PEDOT:PSS قرار گرفته بر روی آند به عنوان HIL با کاهش سد انرژی تزریق حفره از آند به لایه نورگسیل و فراهم کردن تابع کار بالاتر نسبت به ITO و لتأثر عملکرد قطعه را کاهش و

1. Light Emitting Diodes

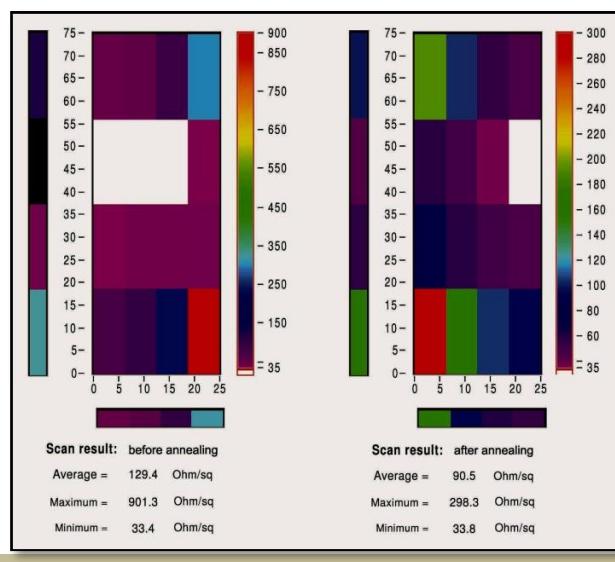
2. Organic Light Emitting Diodes

3. Polymer Light Emitting Diodes

4. Poly(3,4- ethylenedioxythiophene):polystyrene sulfonate

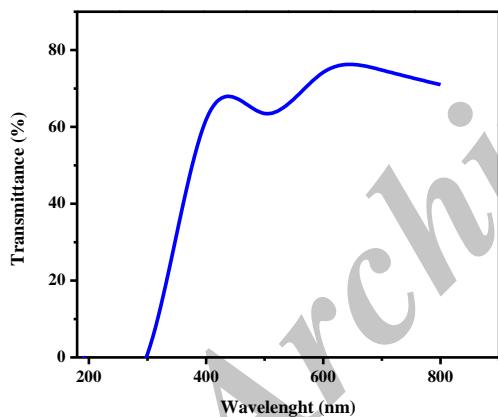
5. Hole-Injection Layer

سطحی لایه‌های نازک ITO کاهش می‌یابد.



شکل (۱): مقاومت سطحی زیرلایه ITO لایه‌نشانی شده قبل و بعد از گرمادهی

شکل (۲) طیف عبور نوری ITO لایه‌نشانی شده بعد از گرمادهی را نشان می‌دهد. میانگین طیف عبوری در طول موج‌های ۳۰۰-۸۰۰ nm تقریباً برابر با $71/4$ درصد است.



شکل (۲): طیف عبور نوری زیرلایه ITO لایه‌نشانی شده بعد از گرمادهی

به منظور بررسی اثر GO-COOH به عنوان HIL در ساختار PLED مشخصات J-V دیودهای A و B بلافاصله بعد از ساخت اندازه‌گیری و در شکل (۳) نشان داده شده است. مطابق با این شکل، مشخص می‌شود که مقادیر مقاومت سطحی بعد از گرمادهی کاهش می‌یابد. هنگامی که لایه‌ها در محیط خلاً گرمادهی شوند، واکنشی بین اکسیژن آزاد در هوا با لایه ITO انجام شده و تنها ساختار کریستالی لایه ITO کامل‌تر می‌شود. علاوه بر این، تعدادی از اتم‌های اکسیژن جذب شده در سطح، آزاد می‌شوند و غلظت حامل‌ها افزایش یافته و درنتیجه، مقاومت

رقیق کرده و سپس محلول PEDOT:PSS:آب به عنوان HIL با استفاده از دستگاه لایه‌نشانی چرخشی^۱ بر روی زیرلایه ITO لایه‌نشانی شده و درنهایت، زیرلایه به مدت ۱ ساعت در دمای 80°C داخل آون قرار داده می‌شود تا حلal آن کاملاً تبخیر شود. جهت ارزیابی عملکرد GO-COOH سنتزی به عنوان HIL پراکنده شده در آب مقطر با غلظت 5 mg.mL^{-1} بر روی glass/ITO لایه‌نشانی شده و به مدت ۱ ساعت در دمای 25°C در آون قرار می‌گیرد. در مرحله بعدی، لایه نورگسیل MEH-PPV نیز به روش لایه‌نشانی چرخشی بر روی HIL لایه‌نشانی می‌شود و سپس برای تبخیر حلal، به مدت ۵ دقیقه در آون با دمای 80°C قرار می‌گیرد. در مرحله آخر، آلومینیوم به عنوان کاتد بر روی لایه نورگسیل به روش تبخیر در خلاً لایه‌نشانی می‌شود. برای سهولت، دیود ساخته شده با GO-COOH و PEDOT:PSS به عنوان HIL به ترتیب A و B نام‌گذاری می‌شوند.

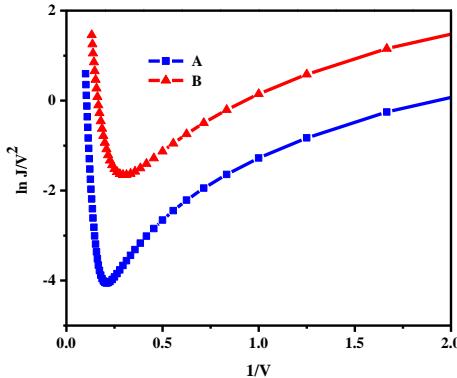
درنهایت، ضخامت لایه‌ها با دستگاه ضخامت‌سنج Dektak 500 UV-visible اندازه‌گیری شد. طیف جذب با استفاده از دستگاه جذب Lambda 2S ساخت شرکت Perkin Elmer کشور آمریکا به دست آمد. برای اندازه‌گیری فتولومینسانس^۲ (PL) و الکترولومینسانس^۳ (EL) به ترتیب از اسپکتروفوتومترهای Spectra Scan AvaSpec-2048 TEC و AvaSpec-2048 TEC استفاده شد. مشخصه جریان-ولتاژ قطعات با استفاده از مجموعه منبع-اندازه‌گیر^۴ (SMU) مدل ۲۳۸ ساخت شرکت Keithley آمریکا اندازه‌گیری شد. جریان به دست آمده از دستگاه SMU را بر سطح فعال قطعه تقسیم کرده تا چگالی جریان به دست آید. برای اندازه‌گیری مقاومت سطحی زیرلایه‌ها، از سیستم پرپوپ چهار نقطه‌ای^۵ استفاده شد.

۳. نتایج و بحث

به منظور بررسی خواص الکتریکی، مقاومت سطحی ITO لایه‌نشانی شده با ضخامت ۱۰۰ nm اندازه‌گیری شد. مقادیر میانگین، بیشینه و کمینه مقاومت سطحی ITO قبل و بعد از گرمادهی در دمای 375°C در محیط خلاً به مدت ۲ ساعت در شکل (۱) نشان داده شده است. با مشاهده نتایج، مشخص می‌شود که مقادیر مقاومت سطحی بعد از گرمادهی کاهش می‌یابد. هنگامی که لایه‌ها در محیط خلاً گرمادهی شوند، واکنشی بین اکسیژن آزاد در هوا با لایه ITO انجام شده و تنها ساختار کریستالی لایه ITO کامل‌تر می‌شود. علاوه بر این، تعدادی از اتم‌های اکسیژن جذب شده در سطح، آزاد می‌شوند و غلظت حامل‌ها افزایش یافته و درنتیجه، مقاومت

1. Spin Coater
2. Photoluminescence
3. Electroluminescent
4. Source Measure Unit
5. Four Point Probe

مقایسه با اختلاف تابع کار لایه PEDOT:PSS و سطح HOMO لایه نورگسیل نسبت داده شود. بنابراین با کاهش ارتفاع سد پتانسیل، تزریق حفره‌ها از لایه GO-COOH به لایه نورگسیل افزایش یافته و ولتاژ روشن شدن کاهش می‌یابد.



شکل (۴): نمودار FN گونه دیودهای A و B

برای بررسی مدل‌های انتقال بار، نمودار لگاریتمی مشخصه J-V دو قطعه در شکل (۵) نشان داده شده است. رفتار منحنی لگاریتمی J-V در مناطق مختلف، با توجه به چگالی بار تزریق شده و نوع و میزان به دام افتادن بارها در ترازهای ناخالصی متفاوت است. مطابق با این شکل، مشخص است که چگالی جریان از قانون توانی $J \propto V^{k+1}$ پیروی می‌کند و دو ناحیه ولتاژی مختلف وجود دارد. در ناحیه اول (ولتاژهای پایین)، سازوکار محدودکننده حامل بار به صورت انتقال اهمی است. در این ناحیه، چگالی جریان به وسیله قانون اهم و طبق رابطه (۳) توصیف می‌شود [۱۲]:

$$J = q\mu n_0 \frac{V}{d} \quad (3)$$

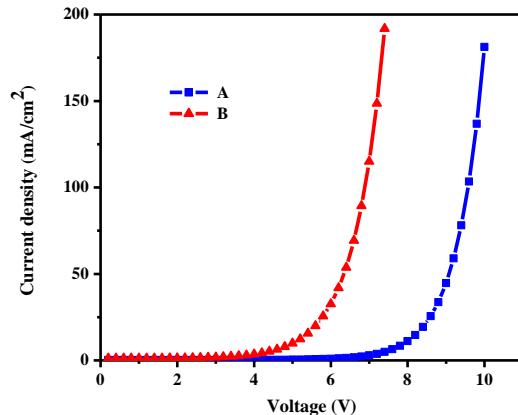
در این رابطه، μ و n_0 به ترتیب برابر با تحرک حامل بار و چگالی بار آزاد است. با گرفتن لگاریتم از هر دو طرف معادله (۳)، رابطه (۴) به دست خواهد آمد:

$$\log J = \log\left(\frac{q\mu n_0}{d}\right) + \log V \quad (4)$$

بنابراین، شب نمودار لگاریتمی در این ناحیه، برابر با یک و در نتیجه مقدار k برابر با صفر است. در ناحیه دوم، مقدار k در دیودهای A و B به ترتیب برابر با $8/23$ و $4/49$ است که توصیف‌کننده انتقال محدودشده به بار تله‌است. در واقع در این ناحیه، چگالی جریان از معادله (۵) تبعیت می‌کند [۱۳]:

$$J = q^{l-k} \mu_p N_v \left(\frac{2k+l}{k+l}\right)^{k+1} \left(\frac{k}{k+l} \frac{\epsilon_0 \epsilon}{N_t}\right)^k \frac{V^{k+1}}{d^{2k+1}} \quad (5)$$

در این رابطه، μ_p تحرک پذیری حفره، N_v چگالی حالت‌های انتقال، ϵ_0 گذردهی بار آزاد، ϵ ثابت دیکتریک و k برابر



شکل (۳): مشخصه J-V دیودهای A و B

یکی از مدل‌هایی که برای توصیف مشخصه J-V دیودهای FN است. مدل φ استفاده می‌شود، مدل تونل زنی^۱ FN است. مدل تونل زنی FN به صورت معادله (۱) بیان می‌شود [۱۰ و ۱۱]:

$$J = \frac{mq^3}{8\pi hm^* \varphi} E^2 \exp\left(-\frac{8\pi\sqrt{2m^*}\varphi^{3/2}}{3hqE}\right) \quad (1)$$

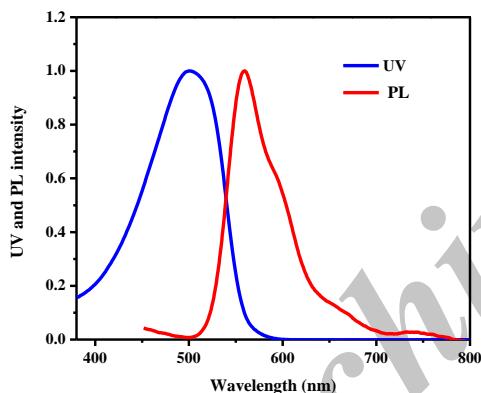
در این معادله، m جرم q و E به ترتیب برابر با جرم الکترون، جرم مؤثر حامل‌های داخل سد، بار الکترون، ثابت پلانک، ارتفاع سد پتانسیل تزریق حفره و میدان الکتریکی (میدان الکتریکی نیز برابر است با $E = \frac{V}{d}$ که V ولتاژ اعمالی و d ضخامت لایه است) می‌باشد. با قراردادن عبارت مربوط به میدان الکتریکی در معادله (۱) و گرفتن لگاریتم از هر دو طرف معادله، رابطه (۲) به دست می‌آید:

$$\ln\left(\frac{J}{V^2}\right) = \ln\left(\frac{mq^3}{8\pi hd^* m \varphi}\right) - \left(\frac{8\pi d\sqrt{2m^*}\varphi^{3/2}}{3hq}\right)\left(\frac{1}{V}\right) \quad (2)$$

بنابراین با توجه به معادله (۲)، زمانی که نمودار $\ln\left(\frac{J}{V^2}\right)$ بر حسب $\frac{1}{V}$ خطی باشد، استنباط می‌شود که فرایند تونل زنی در سازوکار تزریق حامل‌ها غالب است. از این‌رو در شکل (۴)، نمودارهای FN گونه یعنی $\ln\left(\frac{J}{V^2}\right)$ بر حسب $\frac{1}{V}$ برای دیودهای A و B نشان داده شده است. همان‌طور که در شکل دیده می‌شود، در ولتاژهای بالا به هریک از منحنی‌ها می‌توان یک خط راست منطبق کرد. مطابق با معادله (۲)، شب نمودار FN گونه در ولتاژهای بالا برابر با $\frac{8\pi d\sqrt{2m^*}\varphi^{3/2}}{3hq}$ است، که با استفاده از شب نمودارها می‌توان مقدار φ را محاسبه کرد. مقدار φ در دیودهای A و B به ترتیب برابر با 0.147eV و 0.093eV به دست آمد. این پذیرده می‌تواند به تطبیق بیشتر در اختلاف تابع کار لایه GO-COOH لایه‌نشانی شده روی ITO و سطح انرژی HOMO لایه نورگسیل در

1. Tunneling Model

طیف جذب و نشر محلول MEH-PPV در شکل (۷) نشان داده شده است. مطابق با این شکل، پلیمر MEH-PPV دارای یک جذب قوی در ناحیه $400\text{--}600\text{ nm}$ است که بیشینه آن در 500 nm واقع شده است. طیف PL پلیمر MEH-PPV، یک پیک نشری در طول موج 559 nm نشان می‌دهد. مقایسه قابل مشاهده بین طیف جذب و نشر MEH-PPV نشان می‌دهد که تفاوت بسیاری بین طول موج‌های بیشینه جذب و نشر وجود دارد. بهطور کلی، در اثر جذب نور توسط ماده، الکترون‌ها از حالت پایه به تراز ارتعاشی در حالت برانگیخته متغیر می‌شوند. الکترون‌های برانگیخته شده در ترازهای ارتعاشی بالا به پایین‌ترین تراز ارتعاشی رفته و انرژی اضافی خود را به محیط اطراف می‌دهند؛ این فرایند بازگشت معمولاً غیرتابشی است. سپس الکترون‌ها از پایین‌ترین تراز ارتعاشی حالت برانگیخته با نشر فوتون به حالت پایه برگردند. بنابراین، این عامل باعث می‌شود بین طول موج بیشینه جذب و نشر اختلاف انرژی مشاهده شود که این اختلاف را جایه‌جایی استوکس می‌نامند که برای پلیمر MEH-PPV برابر با 59 nm است [۱۴].



شکل (۷): طیف جذب و نشر پلیمر MEH-PPV

شکل (۸) طیف EL دیودهای A و B را همراه با نور نشرشده از دیود B در ولتاژ V نشان می‌دهد. مطابق با این شکل، طول موج بیشینه EL در 589 nm ظاهر شده که مربوط به نور نشرشده PL نارنجی‌رنگ از پلیمر MEH-PPV است. با مقایسه بین طیف محلول MEH-PPV و طیف EL دیودها مشاهده می‌کنیم که بین طول موج‌های بیشینه طیف‌های PL و EL تفاوت وجود دارد. علت این اختلاف را می‌توان به این حقیقت نسبت داد که طیف PL و EL به ترتیب از محلول لایه نورگسیل و دیود ساخته شده گرفته می‌شود و با وجود اینکه ریخت‌شناسی متراکم در حالت محلول نسبتاً پیچیده است، ساختار متراکم پیچیده‌تری در لایه نازک می‌توان انتظار داشت که این امر بر روی مشخصات EL تأثیر می‌گذارد.

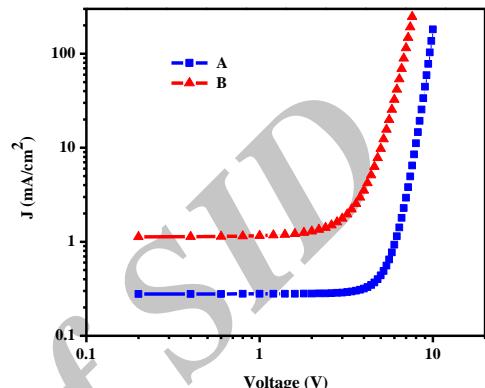
است با $k = \frac{T_f}{T}$ که T دمای اندازه‌گیری شده و T_f دمای مشخصه است. با گرفتن لگاریتم از هر دو طرف معادله به رابطه (۶) می‌رسیم:

$$\log J = \log \alpha + (k+1) \log V \quad (6)$$

که α برابر است با:

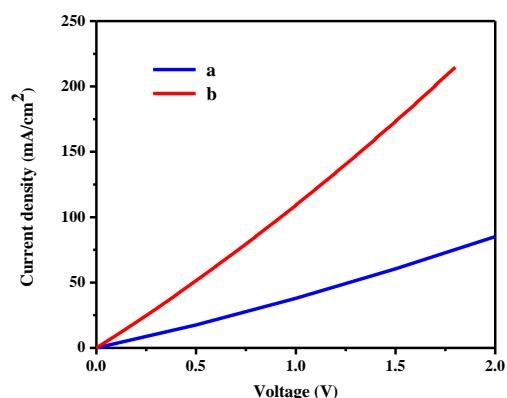
$$\alpha = q^{I-k} \mu_p N_v \left(\frac{2k+I}{k+I} \right)^{k+I} \left(\frac{k}{k+I} \frac{\epsilon_0 \epsilon}{N_t} \right) \frac{I}{d^{2k+I}} \quad (7)$$

در این ناحیه، مطابق با معادله (۶)، شیب نمودار لگاریتمی برابر با $k+I$ است.



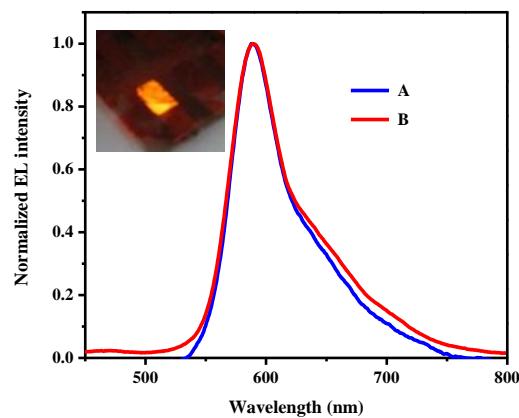
شکل (۸): نمودار لگاریتمی مشخصه J-V دیودهای A و B

تأثیر HIL بر روی مشخصه J-V قطعاتی که شامل PEDOT:PSS و GO-COOH قرار گرفته بین دو الکترود آند و کاتد است، بررسی شد. مشخصه J-V این قطعات در شکل (۶) نشان داده شده است. قطعات ساخته شده با ساختار glass/ITO/PEDOT:PSS/Al به ترتیب با حروف a و b نشان داده می‌شود. مطابق با این شکل، هدایت GO-COOH بیشتر از PEDOT:PSS است که به افزایش چگالی جریان قطعه ساخته شده با GO-COOH در ولتاژ معین منجر می‌شود. علاوه بر این، هدایت بالاتر GO-COOH در مقایسه با PEDOT:PSS افزایش انتقال حفره و کاهش ولتاژ روشن شدن در دیود ساخته شده با GO-COOH را تأیید می‌کند.



شکل (۹): مشخصه J-V قطعات a و b

گرفته شد. سپس به منظور بررسی عملکرد GO-COOH ستری به عنوان glass/ITO/HIL در PLED، قطعه‌ای با پیکربندی HIL COOH/MEH-PPV/Al ساخته و نتایج آن با دیود ساخته شده با ماده متداول PEDOT:PSS به عنوان HIL مقایسه شد. تأثیر HIL بر روی عملکرد دیودهای ساخته شده از طریق مشخصه J-V قطعات، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اندازه گیری های J-V نشان داد که مدل تونل زنی FN با نتایج جریان - ولتاژ ثبت شده در ولتاژهای بالا تطابق خوبی نشان می دهد. مطابق با نتایج بدست آمده، ولتاژ روشن شدن و سد پتانسیل تزریق حفره در دیود ساخته شده با GO-COOH ستری در مقایسه با دیود ساخته شده با PEDOT:PSS به ترتیب حدود ۲/۵ و ۰/۰۵۴ eV کاهش نشان داد که علت این کاهش را می توان به سازگاری بیشتر تابع مقایسه با GO-COOH و سطح انرژی HOMO لایه نورگسیل در داد. بنابراین، استفاده از GO-COOH ستری به عنوان ماده تزریق کننده داد. حفره می تواند پتانسیل کاربردی جدیدی را برای ساخت PLEDs و دیگر افزارهای اپتوالکترونیک معرفی کند.



شکل (۸): طیف EL دیودهای A و B همراه با نور نشرشده از دیود B

نتیجه گیری

ابتدا لایه نازک ITO با ضخامت ۱۰۰ nm بر روی زیرلایه های شیشه ای به روش کنلپاش RF لایه نشانی شد و پس از بررسی خواص نوری و الکتریکی آن، به عنوان الکترود شفاف آند در ساخت PLEDs به کار

مراجع

- [1] Mazzeo, M., (Ed.) *Organic Light Emitting Diode, Chapter Organic Light Emitting Diodes for White Light Emission*, Kamalasan, M. N., Srivastava, R., Chauhan, G., Kumar A., Tyagi, P., Kumar, A., InTech, 2010.
- [2] Tomita, Y., *Alternative Transparent Electrodes for Organic Light Emitting Diodes*, Ph.D. Thesis, Dresden University of Technology, 2008.
- [3] Xinkai, Wu., Jun, L., Gufeng, He., "A Highly Conductive PEDOT:PSS Film with the Dipping Treatment by Hydroiodic Acid as Anode for Organic Light Emitting Diode," *Organic Electronics*, Vol. 22, pp. 160-165, 2015.
- [4] Song, C., Zhong, Z., Hu, Z., Wang, J., Wang, L., Ying, L., Wang, J., Cao, Y., "Methanol Treatment on Low-Conductive PEDOT: PSS to Enhance the PLED's Performance." *Organic Electronics*, Vol. 28, pp. 252-256, 2016.
- [5] Mohsennia, M., Massah Bidgoli, M., Akbari Boroumand, F., Khademi, A., "Use of a New Blue Emitter in Color-Stable, Flexible, Polymeric White Light-Emitting Diodes with a Simple Structure", *Journal of Electronic Materials*, Vol. 44, pp. 2745-2753, 2015.
- [6] Wang, J., Zhang, H., Ji, W., Zhang, H., "Efficient Quantum Dot Light Emitting Devices with Ethanol Treated PEDOT: PSS Hole Injection Layer", *Synthetic Metals*, Vol. 209, pp. 484-489, 2015.
- [7] Eda, G., Mattevi, C., Yamaguchi, H., Kim, H., Chhowalla, M., "Insulator to Semimetal Transition in Graphene Oxide", *Journal of Physical Chemistry C*, Vol. 113, pp. 15768-15771, 2009.
- [8] Paredes, J. I., Villar-Rodil, S., Martínez-Alonso, A., Tascón, J. M. D., "Graphene Oxide Dispersions in Organic Solvents", *Langmuir*, Vol. 24, pp. 10560-10564, 2008.
- [9] Massah Bidgoli, M., Mohsennia, M., Akbari Boroumand, F., "Synthesis of Carboxylated Graphene Oxide-CdS Nanocomposite and its Application on Photovoltaic Devices", *Bulletin of the Chemical Society of Japan*, Vol. 88, pp. 684-689, 2015.
- [10] Chiguvare, Z., Parisi, J., Dyakonov, V., "Current Limiting Mechanisms in Indium-Tin-Oxide/Poly3-hexylthiophene/Aluminum Thin Film Devices", *Journal of Applied Physics*, Vol. 94, pp. 2440-2448, 2003.
- [11] Chiou, Y. L., Gambino, J. P., Mohammad, M., "Determination of the Fowler-Nordheim Tunneling Parameters from the Fowler-Nordheim Plot", *Solid-State Electronics*, Vol. 45, pp. 1787-1791, 2001.
- [12] Blochwitz, J., *Organic Light-Emitting Diodes with Doped Charge Transport Layers*, Ph.D. Thesis, Dresden University of Technology, 2001.
- [13] Rafiq. M. A., Tsuchiya, Y., Mizuta, H., Oda, S., Uno, S., Durrani, Z. A. K., Milne, W. I., "Charge Injection and Trapping in Silicon Nanocrystals", *Applied Physics Letters*, Vol. 87, pp. 182101-182103, 2005.
- [14] Massah Bidgoli, M., Mohsennia, M., Akbari Boroumand, F., "Low Driving Voltage Characteristics of Polyaniline-Silica Nanocomposites as Hole-Injection Material of Organic Electroluminescent Devices", *Materials Research Bulletin*, Vol. 72, pp. 29-34, 2015.